

No. C2003021
假冒生产对专利制度的伤害

假冒生产对专利制度的伤害

在GOOGLE搜索此内容

2003-8-21 平新乔 尹静 阅读5403次

摘要

本文是对中国年轻的专利制度的经济学分析。通过一个包含假冒生产行为的理论模型和相应的计量检验,我们研究了中国普遍存在的假冒生产活动对专利保护的影响,并得出结论:中国1993年以延长专利保护时间为主的专利法修改未使地区专利申请和研究开发投入的倾向上升,反而有所下降,原因在于专利保护时间的延长刺激了更多的假冒企业进入那些具有较大假冒潜力的行业,从而专利开发企业的利益受到了损害,也就没有动力进行进一步的研究开发和专利申请。对一切行业实行相同的专利保护期 T 与相同的惩罚假冒力度 K ,必定违反最优专利制度设计原则。应该针对不同行业的假冒生产特点,通过制定相应的法律政策使假冒潜力最大的行业假冒成本提高。另外,就当前关于计算机软件保护的争论,本文认为软件行业过去保护不足,现在追究软件最终用户的责任并不是保护过度。

详细内容(见文件下载1)

相关下载:

文件下载1


相关信息:

没有相关信息

相关评论:

没有相关评论 [点这里发表评论](#)

 [发表、查看更多关于该信息的评论](#)

 [打印本页](#)

[| 北京大学](#) | [| 中心概况](#) | [| BIMBA](#) | [| CENET](#) | [| 联系方式](#) | [| 网站导航](#) | [| 繁体版](#) | [| ENGLISH VERSION](#) |

Copyright© 1998-2005 北京大学 中国经济研究中心 版权所有

保留所有权利, 未经允许请勿挪用, 有任何问题与建议请联络: webmaster@cer.pku.edu.cn

京ICP备05005746